# **DEVELOPMENT OF KICKER MAGNET FOR GENERATION OF SHORT PULSE SYNCHROTRON RADIATION IN THE SPRING-8 STORAGE RING**

Chikaori Mitsuda<sup>1,A)</sup>, Kenji Fukami<sup>A)</sup>, Mitsuhiro Masaki<sup>A)</sup>, Akira Mochihashi<sup>A)</sup>, Masaya Oishi<sup>A)</sup>, Jun Schimizu<sup>A)</sup>,

Yoshito Shimosaki<sup>A)</sup>, Masazumi Shoji<sup>A)</sup>, Kouichi Soutome<sup>A)</sup>, Kazuhiro Tamura<sup>A)</sup>, Hiroto Yonehara<sup>A)</sup>

Kazuo Kobayashi <sup>A)</sup>, Tatsuro Nakanishi <sup>A)</sup>, T. Ohshima <sup>B)</sup>,

<sup>A)</sup>JASRI/SPring-8, Hvogo, 679-5198, Japan,

<sup>B)</sup>RIKEN, SPring-8 Joint Project for XFEL, Hyogo, 679-5198, Japan

#### Abstract

One method of generating a short pulsed synchrotron radiation is collimating a synchrotron radiation coming from a tilted electron bunch with a slit. For this purpose, we used a pulsed magnet to kick an electron bunch. A head-tail oscillation of the kicked electron bunch is induced due to non-zero vertical chromaticity. The developed kicker magnet system can generate a pulsed magnetic field of about 5.7 mT within 2.6 µ s in horizontal direction to an electron bunch at a repetition rate of 1 Hz. With the kicker magnet system, we successfully observed the sliced synchrotron radiation with a reduced bunch length of 7 ps by using an X-ray streak camera.

# SPring-8蓄積リングにおける短パルス放射光生成のための キッカーマグネットの開発

## 1. はじめに

近年、放射光ユーザーにより、より時間分解の高 い短パルスX線が望まれている。XFELの建設<sup>[1]</sup>など により20~30fsの短パルスX線の生成は現実的なも のとなっているが、1psオーダーの短パルスX線につ いても十分な需要があると考えられている。例えば、 物質構造科学におけるX線による励起状態の物理に おいては、格子歪みなどの現象の過渡的状態は1ps の時間オーダーに属する。生体分子のダイナミクス においては電荷移動の現象は200fs~40psの幅広い レンジに属している。またイメージング・分光科学 においては、XFELを併用するポンププローブ実験と して、XFELで励起して1ps短パルスX線で緩和過程を 観測するなどの手法へも適用できる可能性がある。 このようなpsオーダーの短パルスX線生成の要求に 対して、蓄積ビームに垂直パルスキックを与えてバ ンチを傾け、短パルス光を切り出す方法がW. Guo<sup>[2]</sup> らにより提案された。この方法では、蓄積リングの クロマティシティーが0でない場合にHead-Tail振動 が励起され、シンクロトロン振動の半周期後に傾き が最大となることを利用する。この方法は、その単 純なスキームから、開発要素も少なく、既存の蓄積 リングへの組み込みが容易である。垂直キックを与 えることによりSPring-8では50ターン後にはビーム の傾きが最大となる。このとき発生する放射光をス リットにより切り出すことで、現在よりもパルス長 が、少なくとも一桁程度は短いパルスX線を得るこ とができる。我々はこのスキームによる短パルス光 の生成のために、垂直パルスキッカーマグネットシ ステムの開発を進めてきている。psオーダーの短パ

<sup>1</sup>E-mail:mitsuda@spring8.or.jp

ルス光生成のためには0.08mrad程度のキックを8GeV 電子ビームに与える必要があり、全長0.29mの小型 空芯コイルにて8mTの磁場をビーム周回時間4.7µs よりも短い2.6µsで発生させるシステムを検討して いる。このシステムでは短パルス大キック力を発生 させる大電流小型電源回路が必須であり、その開発 を進めている。本報告では、開発中の垂直パルス キッカーマグネットシステムについて、その概要を 紹介するとともに、ビームを用いた性能試験の結果 についても報告する。

#### 2. 短パルス光生成試験概要





図1は短パルス光生成試験の概要を示している。シ ステムは垂直キッカー(VK),キッカー電源システム (PS)、シングルパスBPM(SPBPM)、放射光観測のため のストリークカメラ(SC)で構成されている。偏向電 磁石を光源とする可視光ビームラインには可視光ス トリークカメラ(VSC)が設置され、アンジュレー ターを光源とするビームラインに対してはX線スト リークカメラ(XSC)が設置されている<sup>[3,4,5]</sup>。トリ ガータイミングはVK, SPBPM, SCシステムのそれぞ れに1Hzの繰り返しで光ファイバーにより配られて おり、ビーム中心、放射光振動はキックタイミング と同期して観測することができる。SCはシンクロス キャンを用い、二軸掃引で放射光を観測できるため、 掃引信号の遅延時間を調整することにより、キック 後の任意の時間領域でビームプロファイルを観測す ることが可能である。

## 3. キッカーマグネットと電源システム

キッカーマグネットには極力インピーダンスを下げ るために1ターン空芯コイルを採用している。この 試験においては、コイルデザインはテスト機という ことで最適化していない。VKを設置する垂直β関数 が最大になる場所のチェンバーは渦電流の発生を抑 えるため5μm厚のTi-Mo内部コーティングのセラ ミックチェンバー(320(L)x96(W)x38(H))に置き換え ている。その大きさに合うようにφ2mmの銅線で図2 に示されるキッカーマグネットを成型している。磁 石エンド部は端部フィールドエラーを減らすために 30mm立ち上げている。



図3:Overview of kicker magnet system

コイルはチェンバーを抱くように設置され、磁場を 見るためにサーチコイルを挟みこんでいる。マグ ネットシステムの概要は図3に示されている。短パ ルスで大きなキック力を実現するためにマグネット への給電ラインのインダクタンスを極力下げるよう にマグネット30cm以内の近傍に電源回路を設置し ている。近傍に置くために電源サイズには制限がか けられ、200mm(L)x100mm(W)x50mm(H)の大きさのコ ンパクト大電流電源を実現している(図4)。電源の 被爆損傷を防ぐために1mm厚鉛シートにより防護し ている。図5に示されるように回路は2.6 $\mu$ sでピー クカレント200Aの正弦半波を発生するためにLC共振 回路となっており2.6 $\mu$ sのパルス幅に合うように キャパシタンスは0.88 $\mu$ Fに調整している。



図4:Power supply driving circuit

大電流生成のためにMOSFET (2SK3131)を2つ並列に接 続している。MOSFETには400Vの高圧がかけられるた め、共振回路とHVラインを分離するためにローパス フィルターを入れている。更にRCスナーバー回路に よりスイッチングノイズを減らしている。20VのTTL タイミング信号によりMOSFETはONされるようになっ ている。図6にCTプローブとサーチコイルによる出 力結果を示す。水平、垂直軸それぞれ、400ns/div、 40A/div(CT)、500mV/div(S.C.)である。最大電流値 5.6mT磁場相当の157A/coilの発生に成功している。



 $\boxtimes$  6:Output signal of S.C. and CT probe in synchronized with trigger timing

## 4. ビームを用いた性能試験

試作した垂直パルスキッカーマグネットシステム の性能を評価するため、蓄積ビームを用いた試験を 行った。試験はシングルバンチ1.3mA、クロマティ シティー( $\xi_x, \xi_y$ )=(+1.67,+5.87)、ベータートロン チューン( $v_x, v_y$ )=(40.1449,18.3506)の条件下で行 われた。キックのタイミングは14台のSPBPMでモニ ターしながらシングルバンチビームのコヒーレント 振動が最大になるように調整している。SPBPMで測 定した振動データを解析することで、実際にビーム に与えられたキック角を見積もった(図7)。見積 もられたキック角は0.0416mradでVSCの光源偏向電 磁石の位置では振動振幅はキック後1ターン目で 1.2mmであった。



⊠7:SPBPM measurements results of beam oscillation amplitude (plots) and betatron function fitting results (solid line)

キッカーマグネットシステムの出力性能を表1にま とめた。ビームを使って見積もられたキック角と MAFIAによる磁場計算からのキック量には差がある が、これは渦電流による減衰効果と考えている。

Table 1: Kicker performance

Item	Value
Vertical oscillation amplitude	1.2 mm
Estimated kick angle from SPBPM	0.0416 mrad
Estimated magnetic fi eld from SPBPM	3.91 mT
CT probe measurements	156.8 A/coil
	2.6 µs
S.C. output w/o ceramic chamber	5.56±0.17 mT
Estimated magnetic fi eld from MAFIA and CT	5.71 mT

ビームプロファイルはVSC (HAMAMATSU, C5680-1)と XSC (HAMAMATSU, C5680-06) の二つのカメラによりモ ニターした。偏向電磁石からの可視光はミラーによ りビームラインのハッチ外にある暗室まで運ばれる。 アンジュレーターからのX線は実験ハッチに運ばれ、 二結晶分光器で単色化した後にXSCで観測した。観 測に用いたX線エネルギーは10.5KeVである。XSCの 前には短パルス光切り出しのためのTaスリットが/ X=3.5 μ rad, /Y=1.4 μ radの開口角で設置されてい る。観測するパルス長と光量はこの開口角によるが、 本試験においては、短パルス光のパルス幅よりも光 量を優先し開口角を決めている。VSCにてHead-Tail 間にて2.0mm程度の偏差に相当するビームの傾きの 観測に成功した。可視光からのスリットによる切り 出しは強い回折効果のため成功しなかったが、X線 を使ったスリットによる短パルス光の切り出しの観 測に成功した(図8右図)。垂直キッカーオフ(図8左 図)においては、パルス幅はFWMHで平均およそ36ps であった。垂直キッカーONにてXSCのタイミングを 50ターン後に合わせて観測した結果、スリット切り 出しによりFWMHで最小7psの短パルス光の生成に成

功した。7psのパルス幅は必ずしも十分な値とは言 えないが、垂直キッカーマグネットを用いたバンチ チルトの誘起からスリットスライシングによる短パ ルス光の生成がコンパクトなシステムにより実現可 能であることが示された。



## 5. 議論

この実験を通じて今後の課題が明らかになった。ま ず、垂直キックによりビームバンチはHead-tail振 動しながらバンチ中心つまり光軸も周回ごとにシフ トするために、安定したスリット中心での切り出し が難しく光量の周回ごとの変動が大きい。これを定 量的に評価した。今後、X線を安定して切り出す方 法の確立とともに、目的の周回数でのフォトンフ ラックスを増加させる方法の確立が必要である。次 に、今回切り出しに成功したX線パルス幅の今後更 なる短パルスを目指すために、X線光学系の最適化 及び、効率よくビームチルトを引き起こすキック角 とクロマティシティーの最適化が必要となる。また、 光量を増加させるためにビーム電流を増加させるこ とも検討している。十分なビームチルトを誘起する ためには、現状の励磁電流値を増強して300A/coil を目指す必要がある。また、セベラルバンチフィリ ングモードにおいて、ある時間のあるターゲットバ ンチのみビームチルトを誘起するためにキックの繰 り返し周波数を上げる必要がある。これらの要求に 対して電源の更なる開発、及びマグネットコイル形 状の最適化が今後求められている。電源開発につい ては、具体的には100Hz繰り返し周波数で、 300A/coil以上の大電流を短パルス1µs以下で発生 させることが可能な小型大電流電源の開発を進めて いる。さらに、短パルス光切り出し後に不用になっ たビームの振動を逆キッカーにより振動抑制させる ことも検討している。

#### 参考文献

- [1] T. Shintake, et al.: Proc. EPAC'06, Edinburgh, UK, 2006.
- [2] W. Guo, et al., Phys. Rev. STAB, 10. 020701 (2007).
- [3] S. Takano, et al., in these proceedings.
- [4] M. Masaki, et al., in these proceedings.
- [5] A. Mochihashi, et al., in these proceedings.